La0. 67Ca0. 33MnO3 薄膜中的非欧姆行为研究

张春霞,虞 澜,张鹏翔

(昆明理工大学光电子新材料研究所,云南昆明 650051)

摘要:用四探针法对不同倾斜衬底 LaA IO₃上的 La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃薄膜进行了不同电流下的电阻温度关系 测试,发现了 3 个结果:① 偏电流> 1 mA 时, 焦耳热作用使电阻温度曲线的转变点温度下降; ② 偏电流< 1 mA 时,薄膜的转变点电阻随所加的偏电流的增加而减小,这是对欧姆行为的偏离(即非欧姆行为); ③ 这一偏离随 衬底倾斜角度的增加而增加.对经过氧气氛高温退火的 La_{0.67}Ca_{0.33}M nO₃薄膜进行了测量,发现峰值电阻及峰 值电阻的变化明显减小.初步分析的结果是:① 大电流的加热效应是峰值温度偏移; ② 可能是晶界作为隧穿 结导致了薄膜中的非欧姆行为.

关键词: 非欧姆行为; 超巨磁电阻; LCM 0 薄膜 中图分类号: TB 43 文献标识码: A 文章编号: 0258-7971(2004) 05-0417-04

近些年来, 超巨磁电阻(CMR) 材料引起人们 极大的兴趣, 其中 La_{1-x} Ca_xMnO₃ 薄膜是研究较 为广泛的材料之一^[1,2]. 其巨大的磁电阻性质使人 们想到了多方面的应用, 如磁存储、磁传感器^[3] 等. 在 La_{1-x} Ca_x MnO₃ 薄膜中利用新近发现的激 光感生电压效应^[4] 和电阻温度关系中电阻对温度 敏感的变化可以应用于红外探测^[5,6]等. 我们在不 同倾斜角度单晶 LaAlO₃ (LAO) 衬底上制备了 La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃ (LCMO) 的薄膜, 在测量其电阻 – 温度(R - T)关系时, 发现测量的电阻与施加的 偏电流不遵守欧姆定律(I = V/R) (如图 1), 我们 称其为非欧姆行为. 本实验中我们测量并比较了不 同倾角衬底上薄膜的非欧姆行为, 并进行了进一步 的研究. 测量结果初步证明了引起非欧姆行为的因 素可能是晶粒间界的电子隧穿^[7]作用.

1 实 验

本实验中使用的薄膜为脉冲激光溅射法 (PLD)^[8,9]制备的LCMO薄膜,制备条件除衬底倾 角不同外,其他条件都相同,因此可以认为薄膜厚 度基本一致.衬底是倾角分别为 0,10°,20°的LAO 衬底,应用四探针法测量薄膜的温度-电阻曲线.
图 2 中是 20 倾角衬底的薄膜,施加不同的偏电流 (10,1,0.1,0.01 mA)所得到的 1 组电阻-温度曲线,显示了 2 个基本的现象:当施加的偏电流增大时,LCMO薄膜的金属绝缘体转变温度 T_{M-1}逐渐



Fig. 1 The R-T curves with different current of Lar CaMnO₃ thin film grown on canted LaAlO₃ substrate

 ^{*} 收稿日期:2003-12-23
 基金项目:国家自然科学基金资助项目(10274026).
 作者简介:张春霞(1975-),女,河南人,硕士,主要从事材料学、LCMO 薄膜制备及性能方面的研究.
 通讯联系:张鹏翔,教授,昆明理工大学新迎校区光电子材料研究所,650051.

向低温移动, 当偏电流> 1 mA 时, T_{M-1} 移动尤为 明显; 另一现象为偏电流从 0.01 mA 到 1 mA 的改 变过程中, 峰值电阻不断地减小.

一般来说,材料的电阻值为常数,不随偏流的 改变而改变,材料的 *I*- *V* 曲线为一直线,即欧姆 行为.而 LCMO 薄膜材料的上述实验中,却发现了 测量的峰值电阻 *R*_p 随偏电流而变化,我们称之为 LCMO 薄膜中的非欧姆行为.为了研究此非欧姆 行为,我们进行了不同倾角衬底上相同制备条件下 的 LCMO 薄膜的电阻温度关系测试.

我们又对 20[°] 倾斜衬底上的 薄膜做了 800[°]C、 氧气氛下、2 h 后退火处理,并进行了不同电流下的 R-T 曲线测试.发现退了火的薄膜的 R-T 曲 线除了遵从前面的规律之外,样品的转变点温度 T_{M-1} 有所升高,这和文献报道是一致的.另外,样 品的电阻减小了许多,非欧姆效应减小了许多.

表1为相同条件下制备的薄膜在同一条件下 的不同倾角衬底上薄膜及经过退火 20°衬底上薄 膜的测量结果. 如果 1 mA 以下材料电阻的变化主 要是隧道电阻贡献, 则 $\Delta R = R_p^{0.01 \text{ mA}} - R_p^{1 \text{ mA}}$ 为隧 道效应的贡献.

2 分析与讨论

从图 2 可以看出, 如果认为 1~ 0.01 mA 恒流 下的 R - T 曲线大致代表了真实的 LCM O 薄膜的 电阻温度的关系, 那么 10 mA 的曲线很明显是由 于焦耳热效应. 在此效应下样品的温度高于铂电阻 的测量值. 当测量温度 T 小于转变点 T_{M-1} 时, 焦 耳热使材料的实际温度高于铂电阻指示值, 而实际 温度的上升使电阻增大, 因此测量曲线在实际曲线 的上方. 当测量 的温度高于转变点 T_{M-1} 时, 偏电 流引起的焦耳热使电阻减小, 因此在 $T > T_{M-1}$ 的 区间, 施加恒流大电流(10 mA)的 R - T 曲线低于 真实曲线. 这样大电流下样品的 T_{M-1} 降低及电阻 温度曲线的移动实际上是样品被偏电流加热的结 果.



Fig. 2 The R-T curves with different currents of LCMO thin film grown on 20° canted substrate and the fig. enlarged

表1	不同倾斜角度衬底上薄膜的最大电阻值	i变化和最大电阻的相对变的
----	-------------------	---------------

Tab. 1 The changes of $R p(\Delta R)$ and the rate of the changes $(\Delta R/R)$ of the thin films grown on different canted substrates

	0°	10°		20°		20° 退火后	
		1	2	1	2	1	2
$\Delta R / \Omega$	1	4.5	2	14	10	2. 6	1.4
$\Delta R / R_{1 \text{ mA}}$	0.0019	0.0074	0.003	0.014	0.012	0.008	0.006
$R \mathrm{p}^{1 \mathrm{mA}}$ / Ω	539	606	654.6	980	835	304	234

由物理基础知识^[10] 可知, 当含有缺陷、杂质 时, 样品的电阻与晶格振动、缺陷杂质驰豫时间有 关, 它们驰豫时间的关系为 $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_l}$, 式子左 边第 1 项为晶格振动的贡献, 第 2 项为缺陷、杂质 散射的贡献. 由于电阻率正比与 $\frac{1}{\tau}$, 故样品的电阻 率 $\rho = \rho_L + \rho_r$, 一般来说, 样品的本征电阻 ρ_L 与温 度有关, 而杂质缺陷引起的电阻 ρ_r 与温度无关. 我 们这里考虑主要是 ρ_r 的影响, 即薄膜中晶界、缺陷 的影响.

隧穿效应是电子等载流子穿过能量大于其动 能的势垒的现象. 一般来说, 隧穿电流与外加电压 有关^[7]的.外加电压越大,样品中电子隧穿的几率 越大,表现出隧道结及整体材料的 I-V 曲线斜率 增大,即样品电阻随外加电压的增大而变小,这与 我们实验中峰值电阻随施加偏电流的增大而减小 的结果是一致的,因此我们把 R_p 的非欧姆行为理 解为电子隧穿效应. 据隧穿基础知识可知, 当金属 - 绝缘体- 金属隧穿结中的绝缘体层只有几个nm 时,才会有隧穿效应^[7],因此,在LCMO中有隧穿 效应的晶界只是厚度很小(几个 nm)的那部分晶 界.已有报道^[11] 薄膜材料中晶粒间界对磁电阻影 响很大,因此晶界在薄膜样品中具有特殊的作用. 曾有报道^[12]. 在倾斜衬底上生长的高温超导 YBaCuO7 薄膜有自组织结构出现. 该结构是沿倾 斜方向出现更多的晶界,而在垂直方向则很少,从 而形成电阻的各向异性. 在我们的实验中由于是近 似外延生长薄膜,其中会有许多晶界,其电阻远远 大于晶粒的电阻.由于倾斜衬底表面具有以原子单 位的台阶,因而在倾斜方向的晶界数目要多于其垂 直方向. 实验表明薄膜中倾斜方向的电阻值大于其 垂直方向,而且电阻的相对变化也明显大于其垂直 方向,因此隧穿理论与我们的实验是吻和的;此外, 我们的实验结果还表明随衬底倾斜角度增加样品 的电阻和电阻的相对变化也随着增加.具有一定的 规律性. 这表明衬底倾角越大单位长度内的晶界越 多,因此其隧穿电阻的贡献也越大.

在材料加工工艺中, 退火对材料的性质有重要 的改善. 对于 La_{1-x} Ca_x MnO₃ 薄膜也有关于后退 火的报道^[13,14], 高温退火对薄膜性质有一定的改 善. 但对于我们的实验, 退火使氧进入薄膜, 而且在 高温下原子得以充分的移动, 晶体中的应力得以释 放, 晶体趋向于完整, 晶界数目减少. 表现出样品峰 值电阻值及其变化的减小、非欧姆行为的降低. 这 与我们的实验结果也是一致的. 这也从另一方面证 明了薄膜中的晶界起到了隧穿结的作用, 即非欧姆 行为在一定程度上是由于晶界的隧穿效应.

3 结 论

我们通过对相同条件下生长的不同倾斜衬底 上的 LCMO 薄膜的非欧姆行为测量,发现非欧姆 行为随衬底倾角的增加而增加.又对氧气氛下、高 温退火的 20°衬底上薄膜进行了非欧姆行为的测 量,发现非欧姆行为与薄膜整体电阻下降.证实了 这是薄膜中厚度较小的晶界具有的隧穿效应.而且 非欧姆行为的大小与作为隧穿结的晶界数目有关. 另外,由于 LCMO 复杂的结构,晶粒对非欧姆行为 是否有贡献,则需要测量单晶样品,是我们目前所 无法研究的.

参考文献:

- JIN S, TIEFEL H, MCCORMACK M, et al. Thour sandfold change in resist ivty in magnetor resist ive La-Ca- Mn- O films[J]. Science, 1994, 264(15): 413-415.
- [2] GONG Guσ qiang, CANED C, GANG Xiao, et al. Colossal magnetoresistance of 1000000 fold magnitude achiced in the antiferromanetic phase of La_{1-x} Ca_x M nO₃
 [J]. Appl Phys Lett, 1995, 67(12): 1783-1785.
- [3] XIONG G C. Giant magnetoresistance memory effect in N d_{0.7}Sr_{0.3} M nO₃ films [J]. Appl Phys Lett, 1995, 67 (20): 3 031-3033.
- [4] LI X H, HABM EIER H U, ZHANG P X, et al. Anisotropy of thermoelectiric properties in La_{0.67}Ca_{0.33}M nO₃ thin films studied by laser induced transient voltage [J]. Solid State Communicatons, 1999, 110(9): 473-478.
- [5] 顾梅梅,张鹏翔,李国桢. 超巨磁阻测辐射热仪[J].物 理学报,2000,49(8):1567-1573.
- [6] LISAUSKAS A, KHARTSEV S L, GRICHIN A, et al. Tailoring the colossal magnetoresistivity: La_{0.7} (Pb_{0.63} Sr_{0.37})_{0.3} MnO₃ thin film uncooled bolometer[J]. Appl Phys Lett, 2000, 77(5): 756-758.
- [7] 舒启清. 电子隧穿原理[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [8] DIJKKAMP D, VENKATESAN T, XU X D. Preparation of Y-Ba-Cu oxide superconductor thin films using pulsed laser evaporation from high Tc bulk material [J]. Appl Phys Lett, 1987, 51(4): 619-621.

- [9] ZHANG PX, WANG JB, ZHANG GY, et al. Laser in duced voltage in CMR thin films and its device[J]. Application Physica, 2001, C364-365:656-658.
- [10] 黄 昆,韩汝琦.固体物理学[M].北京:高等教育出 版社,1988.
- [11] HWANG H Y, CHEONG S W, ONG N P, et al. Spirr poarized intergrain tunneling in La_{2/3}Sr_{1/3} MnO₃ [J]. Phys Rev Lett, 1996, 77(10): 2 041-2 044.
- [12] HAAGE T, DJIANG Q, CARDONA M, et al. Direct scarr ning tunneling microscopy observation of non-unit cell

growth of YBa₂CuO_{7- δ} thin films [J]. Appl Phys Lett, 1996, 68(17): 2 427–2 429.

- [13] LEE J C, YOU D G, YUB S Le, et al. Annealing effect on the magetoresistance in La_{0.75}C_{0.25}M nO₃ thin films grow n on Si(100) substrates[J]. J Appl Phys, 2002, 91(2): 221-223.
- [14] PIETAMBARAM S V, KUMAR D, SINGH R K, et al. Oxygen content and crystallinity in pulsed laser de position lanthanum maganite thin films [J]. Mat Res Soc Symp, 2000, 617(20): 3141.

Nonohmic behavior in La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃ films

ZHANG Churr xia, YU Lang, ZHANG Peng-xiang

(Institute of Advanced Materials for Photo electronics, Kunming University of Science and Technolegy, Kunming 650051, China)

Abstract: In this experiment, La_{0.67} Ca_{0.33}M nO₃ films grown on different canted LaAlO₃ substrates were tested with different bias currents. The results found are: ① the temperature of the peak resistance decreases obviously due to the Joule heat effect when the current is lager than 1 mA; ② the maximum resistance in R-T curves is reduced with the current increasing when the current is less than 1 mA. This is a deviation from the Ohm's law (namely nonohmic behavior); ③ the nonohmic behavior become larger with the canted angle increasing. By analyzing, two results were obtained: ① Joule heat effect causes the transit temperature T_{M-1} to decrease; ② nonohm behavior in films is possibly caused by the grain boundries as tunneling resistance junctions.

Key words: nonohm behavior; colossal magnetoresistance; LCM O film